

平成29年12月8日(金) 13:00 ~

東京大学本郷キャンパス 理学部化学本館

2階講義室・3階講義室

主催 東京大学理学部化学教室雑誌会

第10回 先端企業

R&D 説明会

東京大学理学部化学教室雑誌会

〒162-0801

東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター

Tel: 03-5389-6228

Fax: 03-3368-2822

E-mail: zasshikai@bunken.co.jp

化学教室雑誌会 賛助会員

あしたのもと
AJINOMOTO

三菱ケミカル

Orchestrating a brighter world
NEC

muRata
INNOVATOR IN ELECTRONICS

FUJIFILM

Chemistry with a heart
TOKUYAMA

Basic & New
日本ペイントホールディングス

TEIJIN

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

三井化学

住友化学

AsahiKASEI

astellas

ShinEtsu

kuraray

三菱ガス化学

kaneka
カガクでナガイモカナル会社

フジキン



「第10回 先端企業R&D説明会」 開催のご案内

化学教室雑誌会では、平成20年より「先端企業R&D説明会」を毎年開催し、先端企業にて研究・技術開発の最前線で活躍しておられる方々に、その現状や動向をご紹介させていただいて参りました。

第10回を迎える今回は、旭化成、カネカ、クラレ、東芝、トクヤマ、日本電気、フジキン、富士フィルム、三井化学、三菱ガス化学、三菱ケミカルの11社からご講演をいただくことになりました。

この説明会は、企業における先端技術開発の現状を学ぶとともに、企業を支える研究者・技術者から直接お話しを聞くことができる大変貴重な機会です。雑誌会会員の皆様をはじめ、学部および大学院の学生、若手研究者、研究室のスタッフや教員の皆様には奮ってご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

平成29年12月

化学教室雑誌会 会長 塩谷 光彦

A 会場 (2階講義室)

13:00 ~ 13:10 開会の挨拶
東京大学理学部化学教室雑誌会 副会長 大越 慎一

13:15 ~ 13:45 **三井化学株式会社**
人事部 人材開発グループ 採用チームリーダー
伸澤 啓太
「三井化学の研究開発について」

13:50 ~ 14:20 **株式会社フジキン**
大阪ハイテック研究創造開発センター 主事補佐
日高 敦志
「半導体プロセス材料の
高効率気化供給システムのご紹介」

14:25 ~ 14:55 **株式会社カネカ**
R&D企画部 総括グループリーダー
鈴木 聡
「カネカのR&Dについて」

14:55 ~ 15:15 休憩

15:15 ~ 15:45 **旭化成株式会社**
人事部 採用・人材開発室
久村 謙太
「旭化成の研究・開発事例紹介」

15:50 ~ 16:20 **株式会社クラレ**
研究開発本部 企画管理部 主管
石井 孝浩
「クラレの研究開発
～ブロックポリマーを応用した
機能性材料開発など紹介～」

B 会場 (3階講義室)

13:15 ~ 13:45 **三菱ガス化学株式会社**
新潟研究所
安田 祥宏
「三菱ガス化学の研究開発について」

13:50 ~ 14:20 **三菱ケミカル株式会社**
横浜研究所 研究管理部
横尾 敏明
「KAITEKI価値向上を目指して
三菱ケミカルのR&D」

14:25 ~ 14:55 **株式会社東芝**
研究開発センター 主任研究員 岩永 寛規
「株式会社 東芝 研究開発センターの御紹介」
研究開発センター 研究主務 湯澤 亜希子
「研究開発事例：高感度センサの開発」

14:55 ~ 15:15 休憩

15:15 ~ 15:45 **株式会社トクヤマ**
特殊品部門 特殊品企画グループ 主席
真淵 俊朗
「トクヤマの研究開発の取組み」

15:50 ~ 16:20 **富士フィルム株式会社**
R&D統括本部 有機合成化学研究所 統括マネージャー
滝沢 裕雄
「富士フィルムの事業とR&Dについて
～機能性有機材料技術を中心に～」

16:25 ~ 16:55 **日本電気株式会社**
IoTデバイス研究所 所長代理
萬 伸一
「NECの材料・デバイス系研究開発紹介」

5階講堂前ホール

17:10 ~ 交流会

MEMO

